

## **Assistant ingénieur en dépôt de couches minces sous vide**

### **Activités**

Au sein d'un service technique et d'une salle blanche de 1500m<sup>2</sup>, cet assistant ingénieur participera aux techniques de dépôt de couches minces métalliques sous vide par des techniques de pulvérisation cathodique, canon à électrons et d'évaporation par effet joule. Il aura également à s'impliquer dans la maintenance des 7 bâtis de dépôt.

### **Compétences**

Niveau et formation initiale: DUT mesures physiques ou matériaux ou compétences équivalentes.

### **Qualités**

Sens du travail en équipe, rigueur et conscience professionnelle.

### **Durée**

10 mois renouvelables

### **Salaire**

1732.9 € sur 12 mois

### **Soumission de candidature**

**Envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 7 mars 2008**

Par courrier postal à

Hugues Granier  
Service TEAM  
LAAS-CNRS  
7 avenue du Colonel Roche  
31077 Toulouse Cedex 4

Ou par mail à l'adresse

[granier@laas.fr](mailto:granier@laas.fr)